

| | | | | | |
|--|---|---|---|----------|-----|
| 仙台高等専門学校 | 開講年度 | 平成30年度(2018年度) | 授業科目 | ナノテクノロジー | |
| 科目基礎情報 | | | | | |
| 科目番号 | 0133 | 科目区分 | 専門 / 選択 | | |
| 授業形態 | 授業 | 単位の種別と単位数 | 学修単位: 2 | | |
| 開設学科 | 生産システムデザイン工学専攻 | 対象学年 | 専1 | | |
| 開設期 | 前期 | 週時間数 | 2 | | |
| 教科書/教材 | 特になし | | | | |
| 担当教員 | 櫻庭 弘 | | | | |
| 到達目標 | | | | | |
| 半導体集積回路がナノメータのスケールのデバイスによって構成されており、量子力学的な効果によってその動作が支配されていることを説明できる。 半導体デバイスの動作原理を説明できる ナノメータスケールの構造をつくる工程を説明できる | | | | | |
| ループリック | | | | | |
| 評価項目1 | 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 | | |
| 評価項目2 | ナノメータのトランジスタ内でおきる量子力学的な現象を説明できる | U L S I デバイスを構成するトランジスタのサイズがナノメータのスケールであることを説明できる | 集積回路の構成について説明できない | | |
| 評価項目3 | M O S F E T のメリットとデメリットをバイポーラトランジスタと比較して説明できる | トランジスタの動作原理を説明できる | P N 接合内でなにがおきているのか理解できない | | |
| ナノメータスケールの集積回路の形成の肝は、配線であることが説明できる | リソグラフィー、エッ칭など | リソグラフィー、エッ칭などの工程について説明できる | 集積回路の構造を説明できない | | |
| 学科の到達目標項目との関係 | | | | | |
| JABEE D1 専門分野に関する工業技術を理解し、応用する能力 | | | | | |
| 教育方法等 | | | | | |
| 概要 | C P U 、メモリなどの大規模集積回路についてその構造、電気的特性および製造技術について講義する。特に、ナノメータスケールで出現する物理現象、ナノメータスケールの加工技術について詳細に講義する | | | | |
| 授業の進め方・方法 | グループ活動によることが多い。グループによる調査、検討、ディスカッションや、ジグソー法などにより進める。 事前学習(予習) : 毎回の授業前までに、授業で行う内容と意義を考えて整理しておくこと 事後学習(復習) : 每回の授業後に、授業で学んだことを振り返り、今後へ活かす方法を考えること。 | | | | |
| 注意点 | | | | | |
| 授業計画 | | | | | |
| | 週 | 授業内容 | 週ごとの到達目標 | | |
| 前期 | 1stQ | 1週 記憶装置の重要性 | 超 L S I 集積回路に用いられるデバイスのサイズはナノメータスケールであることを説明できる | | |
| | | 2週 P N 接合の特性 | 半導体 P N 接合を形成した際に何が起きるのかを説明できる | | |
| | | 3週 P N 接合の特性 | P N 接合ダイオードの電流電圧特性を説明できる | | |
| | | 4週 M O S F E T の構造と動作原理 | M O S F E T の構造と動作原理について説明できる | | |
| | | 5週 M O S F E T のスケーリング則 | M O S F E T をスケーリング則にしたがって微細化した際になにがおきるのかを説明できる | | |
| | | 6週 D R A M | D R A M の構造と動作原理を説明できる | | |
| | | 7週 フラッシュメモリー | フラッシュメモリーの構造と動作原理を説明できる | | |
| | | 8週 ナノメータスケールデバイスの物理 | バリスティックトランスポートについて説明できる | | |
| 2ndQ | | 9週 ナノメータスケールデバイスの物理 | M O S F E T における量子力学的効果について説明できる | | |
| | | 10週 ナノメータスケールの加工技術 | リソグラフィー技術について説明できる | | |
| | | 11週 ナノメータスケールの加工技術 | エッチング技術について説明できる | | |
| | | 12週 ナノメータスケールの加工技術 | 成膜技術について説明できる | | |
| | | 13週 ナノメータスケールの加工技術 | 配線技術について説明できる | | |
| | | 14週 未来の集積回路技術 | Surrounding Gate Transistorについて説明できる | | |
| | | 15週 まとめ | | | |
| | | 16週 まとめ | | | |
| モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標 | | | | | |
| 分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
| 専門的能力 | 分野別の専門工学 電気・電子系分野 | 電子工学 | 電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。 | 5 | |
| | | | エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。 | 5 | |
| | | | 原子の構造を説明できる。 | 5 | |
| | | | パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。 | 5 | |
| | | | 結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。 | 5 | |
| | | | 金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。 | 5 | |
| | | | 真性半導体と不純物半導体を説明できる。 | 5 | |
| | | | 半導体のエネルギーバンド図を説明できる。 | 5 | |
| | | | p n 接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いて p n 接合の電流一電圧特性を説明できる。 | 5 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。 電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。 | 5 | |
| | | | | 5 | |

評価割合

| | 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
|---------|-----|----|------|----|---------|-----|-----|
| 総合評価割合 | 120 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 300 |
| 基礎的能力 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 専門的能力 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 分野横断的能力 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 |